DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

06674736 **Image available** MOISTURE ABSORPTIVE FILM AND ORGANIC EL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

2000-260562 [JP 2000260562 A]

PUBLISHED:

September 22, 2000 (20000922)

INVENTOR(s): OTA KAZUHIDE

YOKOI MASAHIRO

FURUYAMA KOICHI

APPLICANT(s): TOYOTA MOTOR CORP

TOYOSHIMA SEISAKUSHO KK

APPL. NO.:

11-065508 [JP 9965508]

FILED:

March 11, 1999 (19990311)

INTL CLASS:

H05B-033/04; C23C-014/08; H05B-033/14

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a moisture absorptive film high in purity, high in homogeneity, and high in moisture absorbing performance.

SOLUTION: This organic EL display device is equipped with a glass substrate 1 as a transparent substrate, an organic EL element 2 made up of a transparent electrode layer 21 formed on the transparent substrate 1, an EL luminescent layer 22 formed on the transparent electrode layer 21, and a metallic electrode layer 23 formed on the EL luminescent layer 22, and a back glass substrate 3 as a sealing member, with its interior filled with an inert fluid, joined to the transparent substrate 1 so as to cover the organic EL element 2. The inside surface of the back glass substrate 3 is filmed with a moisture absorptive film 6 made of an alkaline earth monoxide (BaO), formed by a PVD method using an alkaline earth peroxide (BaO2) as a target material. By using an alkaline earth peroxide which is stable in the atmosphere as a target material, the moisture absorptive film 6 becomes high in purity, high in homogeneity, and high in moisture absorbing performance.

BEST AVAILARLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報 四

(11)特許出願公開番号

特開2000-260562

(P2000-260562A)

(43)公開日 平成12年9月22日(2000.9.22)

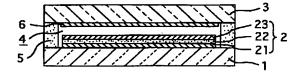
(51) Int. C1. 7 HO5B 33/04	識別記号	F I H05B 33/04		テーマコード (参考) 3K007
C23C 14/08		C23C 14/08		4K029
HO5B 33/14		H05B 33/14	A	
		審査請求	未請求 請求項の数 2	OL (全8頁)
(21)出願番号	特願平11-65508	(71)出願人 00	00003207	
		١	ヨタ自動車株式会社	
(22)出願日	平成11年3月11日(1999.3.11)	愛知県豊田市トヨタ町1番地		
		(71)出願人 59	3163449	
		株	式会社豊島製作所	
		埼	埼玉県東松山市大字下野本1414番地	
		(72)発明者 太	田 和秀	
		愛	知県豊田市トヨタ町	1番地 トヨタ自動
		車	株式会社内	
		(74)代理人 100	0081776	
		弁:	理士 大川 宏	

(54) 【発明の名称】吸湿膜及び有機EL表示装置

(57)【要約】

【課題】高純度及び高均質で吸湿性能の高い吸湿膜を提 供する。

【解決手段】透明基板としてのガラス基板1と、透明基 板1上に形成された透明電極層21、透明電極層21上 に形成された有機EL発光層22及び有機EL発光層2 2上に形成された金属電極層23よりなる有機EL素子 2と、内部に不活性流体を封入しつつ有機EL素子2を 被覆するように透明基板1に接合された封止部材として の背面ガラス基板3とを備えている。背面ガラス基板3 の内側面には、アルカリ土類過酸化物(BaOi)をタ ーゲット材料に用いたPVD法により成膜されたアルカ リ土類一酸化物 (BaO) からなる吸湿膜 6 が成膜され ている。大気中で安定なアルカリ土類過酸化物をターゲ ット材料として用いることにより、高純度及び高均質で 吸湿性能の高い吸湿膜6とする。



1.. ガラス基板(透明基板)

21..透明電極層

2.. 有機 E L 素子

22.. 有機 E L 発光層

最終頁に続く

3. 背面ガラス基板(封止部材)

23. 金属電極層

4…封入空間

5..吸湿膜

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アルカリ土類過酸化物を出発原料に用いたPVD法により成膜されたアルカリ土類一酸化物からなることを特徴とする吸湿膜。

【請求項2】 透明基板と、該透明基板上に形成された透明電極層、該透明電極層上に形成された有機EL発光層及び該有機EL発光層上に形成された金属電極層よりなる有機EL素子と、内部に不活性流体を封入しつつ該有機EL素子を被覆するように該透明基板に接合された封止部材とを備えた有機EL表示装置において、

上記有機EL素子上の非発光部及び上記封止部材の内側面のうちの少なくとも一方には、アルカリ土類過酸化物を出発原料として用いたPVD法により成膜されたアルカリ土類一酸化物からなる吸湿膜が形成されていることを特徴とする有機EL表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は吸湿膜及び有機EL表示装置に関し、詳しくはアルカリ土類一酸化物からなる吸湿膜及びその吸湿膜を備えた有機EL表示装置に関 20する。

[0002]

【従来の技術】表示用ディスプレイデバイスとしては、プラウン管(Cathode Ray Tube)、液晶(Liquid Crystal)、プラズマ(Plasma)、発光ダイオード(Light EmittingDiode)及びEL(Electro Luminescence)などが従来より知られ、コンピュータ用ディスプレイ、液晶ディスプレイのバックパネルなどに広く利用されている。

【0003】この中でもELは自発光形であり、また薄 30 膜とすることができるために薄い表示素子として期待されている。そして薄膜型直流ELとして、低電圧で駆動できる有機薄膜ELが近年注目を集めている。有機EL素子は、一般に、透明基板上に形成された透明電極層と、この透明電極層上に形成された有機EL発光層と、この有機EL発光層上に形成された金属電極層とから構成されている。そして、透明電極層及び金属電極層への通電により、それぞれの電極から注入された正孔と電子とが有機EL発光層内で再結合し、このときのエネルギーにより発光現象が生じる。この発光現象は、発光ダイ 40 オードと類似した注入発光であり、発光電圧が10V以下と低いことが特徴である。

【0004】かかる有機EL素子を利用した有機EL表示装置としては、上記有機EL素子構造を単位画素として、透明基板上にこの単位画素を平面的に二次元配置してマトリクス駆動するものが知られている。これは、透明基板上にストライプ状の透明電極群を、この透明電極群上に有機EL発光層を、さらにこの有機EL発光層上に透明電極群と互いに直交するストライプ状の金属電極群を順次形成し、透明電極群と金属電極群との交差部分50

を単位画案である有機EL案子構造として平面的に二次元配置したものである。この方式の表示装置では、電圧のかかった2本のストライプ状電極の交差部分が発光部となるので、電圧を印加して発光させるストライプを順次ずらすことで画像を表示することができる。そして、有機EL発光層から発せられた光は、直接又は金属電極で反射して透明電極及び透明基板を透過し、該透明基板の表示側表面から出射して視認される。

【0005】ところが、有機EL素子に用いられる有機10 発光材料は、耐水性が低く、湿気により寿命が短くなるという欠点がある。また有機EL素子に用いられるMg合金などの金属電極層も、水や酸素に対する耐性が低いという欠点がある。そこで、特開平9-148066号公報には、有機EL素子を封止部材内に封止するとともに、この封止部材の内側面に吸湿剤を配設した有機EL表示装置が開示されている。

【0006】この有機EL表示装置は、図6に示すように、透明なガラス基板80と、ガラス基板80上に形成された透明電極層81a、透明電極層81a上に形成された有機EL発光層81b及び有機EL発光層81b上に形成された金属電極層81cからなる有機EL素子81とを備え、内部に不活性ガスを封入しつつ有機EL素子81を被覆するようにガラス基板80に封止剤82を介して封止部材83が接合されている。そして封止部材83の内側面には吸湿剤84が粘着剤により固着されている。

【0007】この有機EL表示装置では、内部に不活性 ガスを封入しつつ有機EL素子81を被覆するようにガ ラス基板80の周縁部に封止部材83が接合されている ため、有機EL素子1を大気と遮断することができる。 また、封止部材83の内側面に固着された吸湿剤84に より、封止剤82を介して封入空間内に侵入等した水分 を吸湿することができる。したがって、封入空間内の乾 燥性を高めて、素子寿命を延ばすことができる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ここに、上記吸湿剤の一つとして、Ca、BaやMg等のアルカリ土類金属の一酸化物が例示される。そして、このアルカリ土類金属一酸化物を出発原料に用いて真空蒸着法やスパッタ法等のPVD法(物理蒸着法)を行い、上記封止基板83の内側面にアルカリ土類金属一酸化物よりなる吸湿膜を成膜することもできる。

【0009】しかしながら、アルカリ土類金属一酸化物を出発原料に用いたPVD法によりアルカリ土類金属一酸化物よりなる吸湿膜を上記封止部材83の内側面に成膜した場合、以下に示すような問題点がある。すなわち、アルカリ土類金属一酸化物は大気中で不安定であり、水和物や炭酸化物に変化し易い。例えば一酸化バリウム(BaO)はCO、やH、Oと以下のように反応してBaCO、・n(H、O)やBa(OH)、・n(H

3

. O) の水和物やBaCO, の炭酸化物に変化する。 【0010】BaO+CO, →BaCO, BaCO, +nH, O→BaCO, ·n (H, O) BaO+H, O→Ba (OH), Ba (OH), +nH, O→Ba (OH), ·n (H, O)

このため、アルカリ土類金属一酸化物をそのまま粉末で出発原料として用いたり、あるいはその粉末を焼結し、その焼結体を出発原料として用いたりして、PVD法により吸湿膜を成膜した場合、出発原料中に水和物や炭酸 10化物の不純物が存在するため、安定に成膜することができず、また成膜された膜の品質も不均質で低純度となり、均質で純度の高い吸湿膜、すなわち吸湿性能の高い吸湿膜を成膜することが困難である。

【0011】また、封止部材83の内側面に吸湿膜を成膜した場合、有機EL素子81と吸湿膜との間に封入空間が介在し、両者間に距離があるため、有機EL素子81の有機EL発光層81b等に水分が侵入することを効果的に防止することが困難である。本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、高純度及び高均質で吸湿性20能の高い吸湿膜を提供することを解決すべき第1の技術課題とし、有機EL素子の有機EL発光層等に水分が侵入することを効果的に防止することのできる吸湿膜を備えた有機EL表示装置を提供することを解決すべき第2の技術課題とするものである。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記第1の課題を解決する本発明の吸湿膜は、アルカリ土類過酸化物を出発原料に用いたPVD法により成膜されたアルカリ土類一酸化物からなることを特徴とするものである。上記第2の課 30題を解決する本発明の有機EL表示装置は、透明基板と、該透明基板上に形成された透明電極層、該透明電極層上に形成された有機EL発光層及び該有機EL発光層上に形成された金属電極層よりなる有機EL素子と、内部に不活性流体を封入しつつ該有機EL素子を被覆するように該透明基板に接合された封止部材とを備えた有機EL表示装置において、上記有機EL素子上の非発光部及び上記封止部材の内側面のうちの少なくとも一方には、アルカリ土類過酸化物を出発原料として用いたPVD法により成膜されたアルカリ土類一酸化物からなる吸 40湿膜が形成されていることを特徴とするものである。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の吸湿膜は、アルカリ土類 過酸化物を出発原料に用いたPVD法により成膜された アルカリ土類一酸化物からなる。アルカリ土類過酸化物 は、アルカリ土類一酸化物と違って大気中で安定に保存 することができる。このため、アルカリ土類過酸化物の粉末を出発原料としたり、あるいはアルカリ土類過酸化物の粉末を焼結して、この焼結体を出発原料としたりして、PVD法によりアルカリ土類一酸化物からなる吸湿 50

膜を成膜した場合、出発原料中、例えば焼結体の粒界に 水和物や炭酸化物等の不純物が介在することが無いこと から、均質で純度の高い吸湿膜を成膜することができ る。したがって、アルカリ土類過酸化物を出発原料に用 いて成膜された本発明の吸湿膜は高い吸湿性能を発揮す る。

【0014】上記アルカリ土類過酸化物とは、アルカリ土類金属の二酸化物、すなわちアルカリ土類金属の酸化物のうちの、こを有するものをいい、アルカリ土類金属を空気又は酸素中で熱すること等により生成することができる。アルカリ土類金属にはCa、Sr、Ba、Ra、BeやMgがあり、本発明の吸湿膜にはいずれのアルカリ土類金属も用いることができるが、コスト、高純度材料の入手の容易性や実用性等を考慮すればCa、Sr、BaやMgを好適に用いることができる。

【0015】このアルカリ土類金属過酸化物からPVD法によりアルカリ土類一酸化物よりなる吸湿膜を成膜するには、アルカリ土類過酸化物の粉末を出発原料としたり、あるいはこの粉末を焼結した焼結体を出発原料としたりしてPVD法を行えばよい。アルカリ土類過酸化物の粉末の調整条件は特に限定されず通常の条件とすることができる。例えば、BaO、粉末を得る場合は、Ba粉末、BaO・n(H,O)粉末又はBaO・CO、粉末を酸素雰囲気中、500℃程度で加熱することにより、BaO、粉末とすることができる。

【0016】また、アルカリ土類過酸化物の焼結体の焼結条件は特に限定されず、通常の焼結条件とすることができる。例えば、BaO、粉末の焼結体を得る場合は、BaO、の融点が450℃であるため、この温度よりも若干低い温度(400~440℃程度)で30~60分程度、大気中で焼結することができる。なお、アルカリ土類一酸化物たる、例えばBaOを焼結する場合は1000℃程度以上で焼結するため、これと比較してアルカリ土類過酸化物を焼結する場合は低温での焼結が可能なり、コスト面等で有利となる。

【0017】上記PVD法としては特に限定されないが、電子ビーム加熱法やイオンプレーティング法等の真空蒸着法やスパッタ法等を好適に採用することができる。成膜条件も出発原料や成膜する吸湿膜の膜厚等に応じて適宜設定することができる。例えば、電子ビーム加熱法を採用した場合の成膜条件は、

出力 : 1~20kV程度、0.05~0.3A程度

真空度 : 2×10-6 Pa以下

成膜速度: $0.1 \sim 1.0 \text{ nm/sec}$ 程度 とすることができ、イオンプレーティング法を採用した 場合の成膜条件は、

出力 : 1~20kV程度、0.05~0.3A程度 真空度 : 0.5~2×10⁻¹Pa程度(アルゴン圧 力)

) 成膜速度:0. 05~0. 3 nm/s e c 程度

とすることができ、スパッタ法を採用した場合の成膜条 件は、

出力 :50~500W程度

真空度 : 1~8×10 Pa程度(アルゴン圧力)

成膜速度:5~40nm/sec程度

とすることができる。

【0018】ここに、吸湿膜を有機EL素子上に形成す る場合は、成膜時における素子の損傷を抑える観点よ り、電子ピーム加熱法等の真空蒸着法を採用することが 好ましい。上記吸湿膜の膜厚としては特に限定されない 10 が、膜厚が厚くなればなるほど吸湿性能は高くなるの で、所望の吸湿性能を発揮しうるように適宜設定するこ とができる。なお、吸湿膜の膜厚を厚くしすぎると、成 膜コストが上昇したり、吸湿膜が剥離したりするおそれ がある。このため、有機EL表示装置に適用する場合 は、吸湿膜の膜厚を100μm以下とすることが好まし く、 $0.1 \sim 30 \mu m$ 程度とすることがより好ましい。 【0019】また、本発明の吸湿膜を有機EL表示装置 に適用する場合、有機EL素子を覆うように透明基板に 接合されて透明基板との間に不活性流体が封入された封 20 入空間を形成する封止部材の内側面に、この吸湿膜を形 成することもできるが、有機EL発光層等への水分の侵 入をより確実に防ぐ観点から、この吸湿膜は有機EL素 子上に形成することが好ましい。この場合、吸湿膜をP VD法により成膜する際に有機EL素子の発光部が熱等 により損傷することを防ぐべく、吸湿膜は有機EL素子 上の非発光部に部分的に形成することが好ましい。この ように有機EL素子上の非発光部に吸湿膜を部分的に形 成した場合は、吸湿膜に吸着された水分や酸素が発光部 の金属電極層等に悪影響を及ばすことを阻止することが 30 できるとともに、後述するようにかかる悪影響を防止す べく金属電極層を安定な保護膜で覆う必要がなく、コス ト面や生産面で有利となる。なお、吸湿膜を有機EL素 子上の非発光部に部分的に形成する態様は、時計等のセ グメント表示のように、有機EL素子上に非発光部が多 く存在したり、マスクでパターンが形成できるほど粗い パターンの場合により好適に適用することができる。

【0020】ここに、吸湿膜は有機EL素子上に全面に 形成することも可能であり、この場合、この吸湿膜の上 にさらにSiO, 膜や樹脂膜等の保護膜を形成すること 40 により、封止部材を省くことができる。また、有機EL 素子上の発光部に吸湿膜を形成する場合(有機EL素子 上に全面に吸湿膜を形成する場合を含む)は、吸湿膜に 吸着された水分や酸素が金属電極層等に悪影響を及ぼす ことを防ぐべく、金属電極層を安定な保護膜(SiO 膜やMgF膜等)で覆い、その上に吸湿膜を形成するこ とが好ましい。

【0021】また、有機EL素子上の非発光部及び封止 部材の内側面の双方に上記吸湿膜を形成することも勿論 可能であり、この場合双方の吸湿膜による吸湿効果によ 50 いて形成することができない。したがって、金属電極層

り、有機EL案子のさらなる長寿命化を図ることができ る。このように有機EL素子の上に、アルカリ土類過酸 化物を出発原料として用いたPVD法により成膜された アルカリ土類一酸化物からなる吸湿膜が、有機EL素子 上の非発光部及び封止部材の内側面のうちの少なくとも 一方に形成された本発明の有機EL表示装置では、吸湿 性能の高い吸湿膜の吸湿効果により有機EL素子の長寿 命化を図ることができる。また、有機EL素子上の非発 光部に上記吸湿膜が形成されていれば、有機EL素子の 有機EL発光層等と吸湿膜との距離が極めて短くなるた め、該有機EL発光層等に水分が侵入することを吸湿膜 により確実に防ぐことができ、有機EL素子の長寿命化 を効果的に図ることが可能となる。

【0022】この有機EL表示装置は、透明基板と、該 透明基板上に形成された透明電極層、該透明電極層上に 形成された有機EL発光層及び該有機EL発光層上に形 成された金属電極層よりなる有機EL素子と、内部に不 活性流体を封入しつつ該有機EL素子を被覆するように 該透明基板に接合された封止部材とを備えたものとする ことができる。

【0023】透明基板としては、通常ガラス基板が用い られるが、合成樹脂基板を用いることもできる。また、 透明基板として、フレキシブルな合成樹脂フィルムを用 いることも可能である。なお、合成樹脂フィルムを用い た場合は、この合成樹脂フィルム自身を透過して外部か ら侵入した水分等を吸湿すべく、合成樹脂フィルムとこ の合成樹脂フィルム上に形成された透明電極層との間に も、補助的な吸湿膜を形成することが好ましい。

【0024】有機EL素子は、従来と同様、透明基板上 に形成された透明電極層と、該透明電極層上に形成され た有機EL発光層と、該有機EL発光層上に形成された 金属電極層とからなる。透明電極層の材料としては、従 来と同様にITO(インジウム錫酸化物)、AZO(A 1添加2nO)、SnO, などが例示される。この透明 電極層はスパッタリングなどの方法により形成すること ができる。透明電極層のパターンは特に制限されず、ス トライプ状など従来と同様のパターンに形成することが できる。

【0025】有機EL発光層は、正孔輸送層と、正孔輸 送層上に形成された発光体層と、発光体層上に形成され た電子輸送層とから、従来と同様に構成することができ る。この有機EL発光層は、真空蒸着法、ラングミュア プロジェット蒸着法、ディップコーティング法、スピン コーティング法、真空気体蒸着法、有機分子線エピタキ シ法などを用いて形成することができる。

【0026】金属電極層の材料としては、Mg-Ag合 金、Alなどの導電性金属が例示される。この金属電極 層は、有機EL発光層上に形成するため、スパッタリン グなどの高温や高エネルギーガスが作用する成膜法を用 20

の材料は蒸着法などで形成できる材料から選択される。 【0027】封止部材の形状としては、有機EL素子を 封止部材内に気密的に封止しうるものであれば特に限定 されない。例えば、一面に開口をもつ箱状あるいは板状 の封止ガラスや樹脂等を用い、この封止ガラス等の周縁 を透明基板の周縁に接着剤などの封止剤によって接合し たり、あるいは箱状の封止部材のみで封入空間を構成し その内部に透明基板及び有機EL素子を配設したりする

【0028】封止部材と有機EL素子の金属電極層又は 10 吸湿膜との間隔は、一般に10~150μmとされる。 この間隔が狭すぎると、封止部材と有機EL索子とが接 触して有機EL素子が損傷するおそれがある。また、有 機EL素子部以外の封入空間にスペーサを介在させて、 有機EL素子の損傷を防止することもできる。また封入 空間内に封入される不活性物質としては、有機EL素 子、封止部材及び封止剤に対して不活性なものであれば よく、窒素ガス、ヘリウムガス、アルゴンガスなどの不 活性ガス、あるいはフッ素系の不活性液体を用いること ができる。

[0029]

ことができる。

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す

(実施例1) 図1に示す本実施例1の有機EL表示装置 は、本発明の吸湿膜を封止部材の内側面に設けたもので ある。

【0030】この有機EL表示装置は、透明基板として のガラス基板1と、ガラス基板1上に形成されたITO 膜からなる透明電極層21、透明電極層21上に形成さ れた有機EL発光層22及び有機EL発光層22上に形 30 成されMg-Ag合金からなる金属電極層23よりなる 有機EL素子2と、内部に不活性流体を封入しつつ有機 EL素子2を被覆するようにガラス基板1に接合された 封止部材としての背面ガラス基板3と、ガラス基板1及 び背面ガラス基板3の周縁同士を接合して両者間に封止 空間4を形成する封止剤としての接着剤5と、背面ガラ ス基板3の内側面に形成された吸湿膜6とから構成され ている。

【0031】ガラス基板1及び背面ガラス基板3はソー ダ石灰ガラスよりなり、板厚はいずれも1. 1mmであ 40 る。透明電極層21は、スパッタリングによりガラス基 板1上にストライプ状に形成され、その厚さは1000 ~2000Åである。また有機EL発光層22は、透明 電極層21上のほぼ全面に形成された正孔輸送層と、正 孔輸送層上に形成された発光体層と、発光体層上に形成 された電子輸送層とから構成され、それぞれ公知の有機 材料から蒸着法により形成されて、全体の厚さは100 0~1500Aとなっている。

【0032】そして金属電極層23は、マスクを介して 蒸着法により厚さ1500~2000Aに形成され、透 50 層22及び金属電極層23が存在せずに表出するガラス

明電極層21に対して直交するストライプ状となってい る。したがってこの有機EL素子2では、ドットマトリ クス方式で駆動される透明電極層21及び金属電極層2 3を介して有機EL発光層22に直流電圧を印加するこ とにより発光し、その発光は透明電極層21及びガラス 基板1を透過してガラス基板1の表面から視認される。 また透明電極層21と金属電極層23とで形成されるマ トリクスの所定点を選択して通電すれば、その点が画素 となるので、ディスプレイとして画像を表示することが 可能となる。

【0033】背面ガラス基板3の内側面に形成された吸 湿膜6は、アルカリ土類過酸化物を出発原料に用いたP VD法により成膜されたアルカリ土類一酸化物からな る。吸湿膜6は、具体的に二酸化パリウム(BaO,) 粉末を大気中で、440℃×30分の条件で焼結して得 られた焼結体をターゲットとして、イオンプレーティン グ法により成膜された一酸化パリウム(BaO)からな るもので、背面ガラス基板3の内側面に膜厚1.0μm の厚さで成膜されている。以下、吸湿膜6の成膜方法を 詳細に示す。

【0034】まず、背面ガラス基板3をアルカリ洗浄、 純水洗浄、乾燥窒素でのスピン乾燥、超音波を用いたウ エット洗浄及び紫外線によるドライ洗浄を順次行い、純 水による接触角が5°程度となるように表面を浄化し た。そして、蒸着及びスパッタが可能な装置を用い、真 空度が2.0×10⁻⁶ Paの下でRF逆スパッタ (Ar 等の気体粒子を基板表面に直接衝突させて洗浄する方 法)を施してから、背面ガラス基板3を250℃に加熱 し、さらに表面を浄化した。そして、背面ガラス基板3 を250℃に加熱した状態で、上記二酸化バリウムの焼 結体をターゲットとしてDCイオンプレーティングを行 って、背面ガラス基板3の表面に一酸化パリウム (Ba O) よりなる吸湿膜6を成膜した。なおイオンプレーテ ィングの成膜条件は以下のとおりである。また得られた 吸湿膜6について成分をX線回折及びEPMAにより調 べたところ、吸湿膜6はBa〇のみからなり、吸湿膜6 内に不純物の存在は認められなかった。また吸湿膜6の 密度は5.72g/cm³であり、バルクの密度とほぼ 同一であった。

【0035】出力 :10kV, 0.15A 真空度 : 1. 33×10⁻¹ Pa (Ar圧) 成膜速度:50nm/sec

上記のように吸湿膜6が成膜された背面ガラス基板3 と、上記有機EL素子2が形成されたガラス基板1と は、1気圧の窒素ガス雰囲気内で両者の周縁同士が紫外 線硬化型の接着剤5により接合される。なお、紫外線硬 化型の接着剤を用いることで、接着時に高温となって有 機EL索子2が劣化するような不具合が防止されてい る。また、接着剤5は、透明電極層21、有機EL発光 20

10

基板1の表面に設けられている。こうしてガラス基板 1、背面ガラス基板3及び接着剤5により気密な封入空 間4が形成され、この封入空間4内には窒素ガスが封入 されている。なお、窒素ガスの圧力は室温 (25℃) に おいて1気圧となるように設定されている。また封入空 間4への窒素ガスの封入は、予め有機EL素子2を形成 したガラス基板1と背面ガラス基板3とを窒素ガス中で 接着剤6により接合することで行うことができる。

【0036】本実施例の有機EL表示装置では、有機E L素子2を封止する封止部材としての背面ガラス基板3 10 の内側面に、アルカリ土類過酸化物 (BaO₁) を出発 原料に用いたイオンプレーティング法により成膜された アルカリ土類一酸化物 (BaO) のみからなる吸湿膜 6 が形成されている。このように大気中で安定なアルカリ 土類過酸化物をターゲットとして吸湿膜6を成膜してい るので、この吸湿膜6は均質で純度の高いものとなり、 したがって高い吸湿性能を発揮する。よって、本実施例 の有機EL表示装置では、有機EL素子2の有機EL発 光層22等に水分が侵入することを効果的に防ぐことが でき、有機EL素子2の長寿命化を図ることができる。 【0037】なお、上記実施例1の有機EL表示装置を 製造する場合、大きなガラス基板1及び背面ガラス基板 3を用い、ガラス基板1上に複数個の有機EL素子2を 形成するとともに、背面ガラス基板3の表面全面に又は マスクを使用して所定部位に複数個の吸湿膜6を形成し た後、所定部位に接着剤5を塗布して両者を接合し、最 後に分断することにより、複数個の有機EL表示装置を 生産性高く製造することができる。

【0038】 (比較例1) アルカリ土類金属過酸化物と してのBaO、の代わりに、アルカリ土類金属一酸化物 としてのBaOを出発原料に用いること以外は、上記実 施例1と同様である。

(比較例2) 吸湿膜6を形成しないこと以外は上記実施 例1と同様である。

【0039】(評価)上記実施例1並びに比較例1及び 2の有機EL表示装置について、吸湿膜6による吸湿性 能を評価した。これは、この有機EL表示装置を温度が 85℃、相対湿度が85%の高温高湿雰囲気に放置し、 放置前の初期状態に認められた直径8~15μmのダー クスポットが成長する様子を観測することにより行っ た。その観測結果、すなわち放置時間とダークスポット の直径との関係を図2に示す。なお、図2は試料数30 についての平均観測結果を示すものである。また、ダー クスポットの直径が大きくなるほど、有機EL案子2内 に水分が侵入していること、すなわち吸湿膜6による吸 湿性能が低下していることを示す。

【0040】図2から明らかなように、アルカリ土類金 属一酸化物としてのBaOを出発原料として成膜した吸 湿膜を備えた比較例1の有機EL表示装置と、吸湿膜を 形成していない比較例2の有機EL表示装置とでは、放 50

置時間に対するダークスポットの成長割合が大きく、有 機EL素子2等が時間とともに大きく劣化している。こ れに対し、アルカリ土類過酸化物としてのBaO, を出 発原料として成膜した吸湿膜6を備えた実施例1の有機 EL表示装置では、比較例1及び比較例2のものと比べ て、ダークスポットの成長割合が極めて小さく、有機E し素子2等の水分による劣化度合が小さい。したがっ て、アルカリ土類過酸化物としてのBaO, を出発原料 として成膜した吸湿膜6は高い吸湿性能を示すことがわ かる。

【0041】(第2実施例)図3及び図4に示す本実施 例2の有機EL表示装置は、アルカリ土類過酸化物とし てのBaO: を出発原料として成膜した上記吸湿膜6を 有機EL素子2の上に非発光部に部分的に形成したもの である。すなわち、この有機EL表示装置では、上記実 施例1と同様にガラス基板1の上にドットマトリクス方 式で駆動される有機EL素子2を形成した後、マスキン グ処理を施すことにより、有機EL発光層22の上であ って金属電極層23が形成されていない周縁部のみに、 上記吸湿膜6を成膜した。なお、図4において、点線斜 線で示す領域Aが金属電極層23が形成された発光部領 域を示し、この領域の周囲の斜線で示す領域Bが非発光 部領域であって吸湿膜6が形成された領域を示す。

【0042】この吸湿膜6は、上記実施例1と同様、ア ルカリ土類過酸化物としてのBaO、を出発原料として 用いたイオンプレーティング法により成膜したBaOの みからなるもので、その膜厚は実施例1と同様1μmと されている。その他の構成は上記実施例1と同様であ る。この有機EL表示装置では、吸湿膜6が有機EL素 子2の上であって非発光部領域Bに部分的に形成されて いるため、有機EL素子2の有機EL発光層22等と吸 湿膜6との距離が極めて短くなるため、該有機EL発光 層22等に水分が侵入することを吸湿膜6により確実に 防ぐことができ、有機EL素子2の長寿命化を効果的に 図ることが可能となる。

【0043】また、吸湿膜6は有機EL素子2上の非発 光部領域 B に部分的に形成されているため、吸湿膜 6 を 成膜する際の熱等により有機EL素子2の発光部領域A が損傷することを防ぐことができる。さらに、有機EL 素子2上の非発光部領域Bに吸湿膜6が部分的に形成さ れているため、吸湿膜6に吸着された水分や酸素が発光 部領域Aの金属電極層23等に悪影響を及ぼすことを阻 止することができる。また、かかる悪影響を防止すべく 金属電極層23を安定な保護膜で覆う必要がなく、コス ト面や生産面で有利となる。

【0044】なお、図5に示すように、セグメント方式 で有機EL素子2を駆動する場合は、有機EL素子2上 であって、図5に斜線で示される非発光部領域Bに吸湿 膜6を形成することができる。

[0045]

BEST AVAILABLE COPY

(7)

特開2000-260562

【発明の効果】以上詳述したように本発明の吸湿膜は、 大気中で安定なアルカリ土類過酸化物を出発原料に用い たPVD法により成膜されたアルカリ土類一酸化物から なるので、高純度及び高均質で、したがって吸湿性能の 高いものとなる。また、このように吸湿性能の高い吸湿 膜を備えた本発明の有機EL表示装置は、有機EL素子 の有機EL発光層等に水分が侵入することを効果的に防 止することができ、有機EL素子の長寿命化を図ること が可能となる。

11

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の有機EL表示装置の断面図 である。

【図2】吸湿膜による吸湿性能の評価結果を示し、放置 時間とダークスポット直径との関係を示すグラフであ

【図3】本発明の他の実施例の有機EL表示装置の断面 図である。

【図4】上記他の実施例の有機EL表示装置の平面図で あり、吸湿膜を成膜する非発光部の領域を示す説明図で ある。

【図5】本発明のさらに他の実施例の有機EL表示装置 の平面図であり、吸湿膜を成膜する非発光部の領域を示 す説明図である。

【図6】従来の有機EL表示装置の断面図である。

【符号の説明】 10

1…ガラス基板 (透明基板)

2…有機EL素子

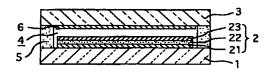
3…背面ガラス基板(封止部材) 5…接着剤

4 …封入空間 6 …吸湿膜

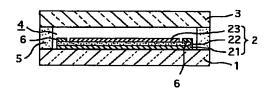
A…発光部領域

B…非発光部領域

【図1】



[図3]



1.. ガラス基板 (透明基板)

21..透明電極層

2.. 有機 E L 案子

22.. 有機 E L 発光層

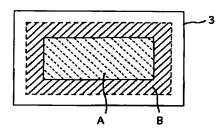
3.. 背面ガラス基板(封止部材)

23. 金属電極層

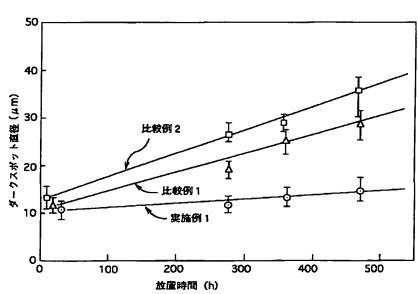
4.. 封入空間

5..吸湿膜

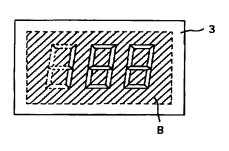
【図4】



[図2]



[図5]

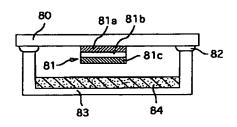


BEST AVAILABLE COPY

(8)

特開2000-260562





フロントページの続き

(72)発明者 横井 正裕

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動 車株式会社内

(72)発明者 古山 晃一

埼玉県東松山市大字下野本1414番地 株式 会社豊島製作所内

F ターム(参考) 3K007 AB13 BA06 BB01 BB04 BB05 CA01 CB01 DA01 DB03 EB00 FA01 FA02 4K029 AA09 BA43 BC00 BD00